



加温 (50—90°C) し 18 時間攪拌する。2 N 塩酸で pH を 8.5 に調整し、3 時間攪拌する。室温まで冷却した後、白色生成物を桐山ロートで濾取し蒸留水で 3 回、エタノールで 1 回洗浄する。60°C で 18 時間乾燥した後、電気炉において 550°C で焼成することにより目的物を得た。得られた生成物については、窒素吸着法による BET 比表面積・細孔径・細孔分布の測定を行い、その評価を行った。その結果、我々が調査した中では反応温度として 60°C で行った場合に最も良い結果を与え (Fig.2)、cetyltrimethyl ammonium chloride (炭素鎖 16) を用いる通常の方法で合成した FSM-16 に匹敵する大きさの細孔を有するメソポーラスシリカを合成することができた (Fig.3)。

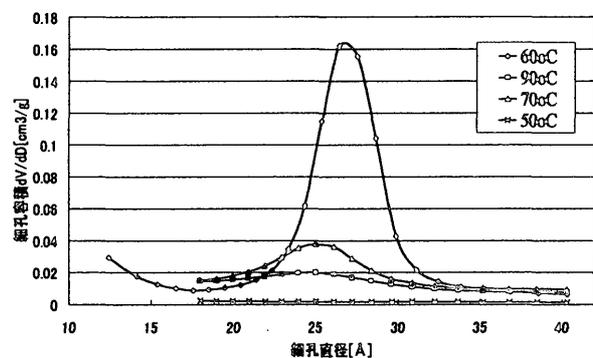


Fig. 2 Study of Reaction Temperature

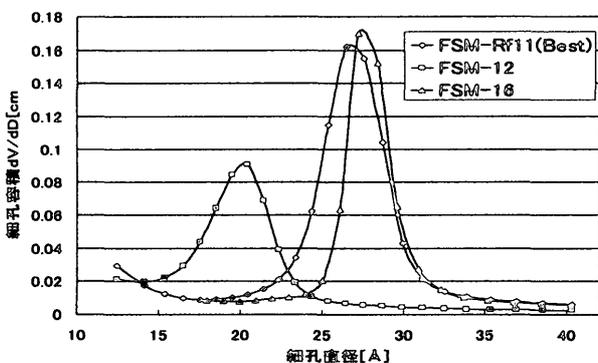


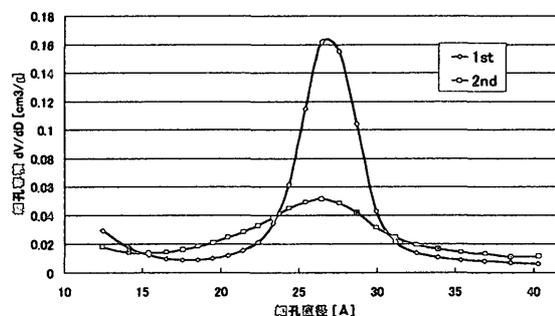
Fig. 3 Study of Surfactant

メソポーラスシリカ合成後の  $R_f-C_{11}$ -TMACI (3) の回収・再利用:  $R_f-C_{11}$ -TMACI (3) 水溶液からの回収効率を調査するために、2.0 g の 3 を 200 ml の蒸留水に溶解した廃液サンプルを用い、各種溶媒による抽出効率を検討した。その結果、代表的なパーフルオロ溶媒である FC-72、Novec7200、Novec7100 を用いても 3 はほとんど抽出されなかったが、これに対し 2,2,2-trifluoroethyl trifluoroacetate (TFETFA) を用いた場合にはほぼ定量的に 3 を回収できることが分かった (Table 1)。そこで、TFETFA を用いて実際のメソポーラスシリカ合成ルートにおける 3 の回収を行ったところ、ミセル形成のために用いた 3.3 g の 3 の内、廃水溶液から

Table 1 Recovery of  $R_f-C_{11}$ -TMACI (3)

Solvent	回収 $R_f-C_{11}$ -TMACI (g)
FC-72	trace
Novec 7200	trace
Novec 7100	trace
TFETFA	2.0

0.7 g を回収することに成功した。また、廃エタノール溶液からは 0.7 g の 3 が回収されてきており、合計 1.4 g の 3 を回収することができた。回収した 3 を 3.3 g 集め、再度同条件でメソポーラスシリカの合成を行った。その細孔分布の結果を Fig.4 に示すが、1 回目に比較して、2 回目の合成シリカはグラフが全体にブロードとなり、細孔形成が必ずしも満足のいく結果ではないことが分かった。

Fig. 4 Synthesis of FSM with Recovered  $R_f-C_{11}$ -TMACI

### 3. 結論

以上のように筆者はパーフルオロ界面活性剤として  $R_f-C_{11}$ -TMACI (3) を用い、通常の方法と同様にメソポーラスシリカを合成することができた。現在、本合成の再現性良い条件を確立すべく、反応温度並びに攪拌速度の制御、洗浄の方法、焼成温度・時間等をさらに詳細に調査中である。また、シリカ再合成において満足のいく結果を得られなかった原因に関しては現在も調査中であるが、メソポーラスシリカの再現性良い合成法を確立することにより解決できるものと考えている。

### 4. 引用文献

- 1) A. Itoh, Y. Masaki, *J. Syn. Org. Chem. Jpn.*, **60**, 1158-1167 (2002)
- 2) A. Studer, S. Hadida, R. Ferritto, S.-Y. Kim, P. Jeger, P. Wipf, D. P. Curran, *Science*, **275**, 823 (1997)